

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I
EXAMEN DICIEMBRE 2006

EJERCICIO 1 (realizar los cálculos con una precisión de 5 cifras significativas)

A una barra de Germanio de 10 cm de longitud y 2 cm² de sección se le aplica una diferencia de potencial de 10 V entre sus extremos. Conociendo como datos que la concentración intrínseca de portadores a 300 °K es $2,36 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$, que la movilidad de los electrones es $0,39 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ y que la movilidad de los huecos es $0,182 \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, determinar:

DATOS: Constante de Boltzman: $k = 8,620 \cdot 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{°K}}$

(0,5) a) Resistencia de la barra a 300 °K

$$R = \rho \frac{L}{S}; \quad \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n \cdot q \cdot \mu_n + p \cdot q \cdot \mu_p}$$

En el germanio intrínseco se cumple que $n = p = n_i$. Por lo tanto:

$$\rho = \frac{1}{n_i \cdot q \cdot (\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{2,36 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot (0,39 + 0,182) \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}}} = 0,46299 \Omega \cdot \text{m}$$

$$R = 0,46299 \Omega \cdot \text{m} \frac{0,1 \text{ m}}{2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 231,49 \Omega$$

La resistencia de la barra de germanio a 300 °K es:

$R = 231,49 \Omega$

(0,5) b) Velocidad de arrastre de electrones y huecos a 300 °K.

La velocidad de arrastre depende de la movilidad y el campo eléctrico aplicado: $v = \mu \cdot E$

$$E = \frac{V}{L} = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ cm}} = 1 \frac{\text{V}}{\text{cm}} = 100 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

$$v_n = \mu_n \cdot E = 0,39 \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \cdot 100 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 39 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_p = \mu_p \cdot E = 0,182 \frac{\text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{s}} \cdot 100 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 18,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Por lo tanto, la velocidad de arrastre de electrones y huecos a 300 °K es:

$v_n = 39 \text{ m/s}$
 $v_p = 18,2 \text{ m/s}$

(0,5) e) Si la barra de germanio se dopa con indio (grupo IIIA de la tabla periódica) en una concentración de $2 \cdot 10^{18}$ at/m³ a una temperatura de 300 °K, calcular la concentración de electrones y huecos en el silicio en estas circunstancias.

El indio es un elemento del grupo IIIA de la tabla periódica (3 electrones de valencia) y por lo tanto es una impureza aceptora. Esto implica que: $N_A = 2 \cdot 10^{18} \text{ m}^{-3}$ y $N_D = 0$.

Como a 300 °K la concentración intrínseca del germanio es $n_i = 2,36 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$, se tiene que la concentración de impurezas aceptoras es menor que la concentración intrínseca ($N_A < n_i$). Por lo tanto no se pueden realizar las aproximaciones del apartado anterior.

En cualquier semiconductor se tienen que cumplir la ley de la neutralidad eléctrica y la ley de acción de masas:

$$\left. \begin{array}{l} N_D + p = N_A + n \\ n \cdot p = n_i^2 \end{array} \right\} \Rightarrow n = \frac{n_i^2}{p} \Rightarrow p = N_A + \frac{n_i^2}{p}$$

$$p^2 = N_A \cdot p + n_i^2 \Rightarrow p^2 - N_A \cdot p - n_i^2 = 0 \Rightarrow p^2 - 2 \cdot 10^{18} \cdot p - (2,36 \cdot 10^{19})^2 = 0$$

Se resuelve la ecuación de 2º grado y se obtienen dos valores posibles para la concentración de huecos:

$$p = 2,4621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

$$p = -2,2621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

Claramente el segundo resultado al ser negativo no es un valor válido, por lo que la concentración de huecos es la que presenta el primer resultado. A continuación se obtiene el valor de la concentración de electrones a partir de la ecuación de la ley de acción de masas:

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(2,36 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3})^2}{2,4621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}} = 2,2621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3}$$

Las concentraciones de electrones y huecos son:

$\begin{array}{l} n = 2,2621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} \\ p = 2,4621 \cdot 10^{19} \text{ m}^{-3} \end{array}$

(0,5) d) Si la conductividad de un determinado semiconductor puro se incrementa en un 50% cuando la temperatura pasa de 300 °K a 310 °K, ¿cuál sería la anchura de la banda prohibida a 0 °K de dicho semiconductor? (considerar las movilidades de los portadores constantes con la temperatura)

$$\frac{\sigma(310^\circ \text{K})}{\sigma(300^\circ \text{K})} = 1,5$$

En el germanio puro se cumple que $n = p = n_i$. Por lo tanto: $\sigma = n \cdot q \cdot \mu_n + p \cdot q \cdot \mu_p = n_i \cdot q \cdot (\mu_n + \mu_p)$

$$n_i^2 = A_0 \cdot T^3 \cdot e^{-\frac{E_{G_0}}{k \cdot T}}$$

$$\sigma(310^\circ \text{K}) = \sqrt{A_0} \cdot \sqrt{310^3} \cdot e^{-\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k \cdot 310}}; \quad \sigma(300^\circ \text{K}) = \sqrt{A_0} \cdot \sqrt{300^3} \cdot e^{-\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k \cdot 300}}$$

$$\frac{\sigma(310^\circ \text{K})}{\sigma(300^\circ \text{K})} = \frac{\sqrt{A_0} \cdot \sqrt{310^3} \cdot e^{-\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k \cdot 310}}}{\sqrt{A_0} \cdot \sqrt{300^3} \cdot e^{-\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k \cdot 300}}} = \sqrt{\frac{310^3}{300^3}} \cdot e^{\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right)} = 1,5 \Rightarrow e^{\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right)} = 1,5 \cdot \sqrt{\frac{300^3}{310^3}} = 1,428$$

$$\frac{E_{G_0}}{2 \cdot k} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right) = \ln 1,428 \Rightarrow E_{G_0} = \frac{2 \cdot k \cdot \ln 1,428}{\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{310} \right)} = \frac{2 \cdot 8,62 \cdot 10^{-5} \cdot 0,35627}{0,0001075} \text{ eV} = 0,57135 \text{ eV}$$

$E_{G_0} = 0,57135 \text{ eV}$
